

精密半自动晶圆腐蚀清洗机

产品名称	精密半自动晶圆腐蚀清洗机
公司名称	深圳市通利达自动化设备有限公司
价格	350000.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区大浪街道同胜社区三合华侨新村11号7层A7
联系电话	0755-27524017 15817282530

产品详情

半自动晶圆腐蚀清洗机是晶圆蚀刻清洁系统,满足晶片、光掩模和基板蚀刻清洗特定工艺需求。

非常适合蚀刻和清洁从小直径到超大直径的各种尺寸的晶片、光掩模和基板。晶圆蚀刻清洗机CESx可配置多个过程分配选项，从用于DI-H₂O或化学的Megasonic喷嘴；用于化学配药的低压喷嘴；化学和DI-H₂O加热器；用于表面搅拌以加速反应的刷子和/或DI-H₂O；还有更多。

半自动晶圆腐蚀清洗机可编程抛物线臂运动有助于确保均匀蚀刻。快速有效的干燥技术结合了可变的旋转速度；可选加热的DI-

H₂O；和氮辅助。非常安全，具有“冲洗至pH”功能，可在接触基质之前去除腔室内的任何化学物质。

适合直径不超过9x9英寸/300mm直径的基片

半自动晶圆腐蚀清洗机具有无刷伺服电机的主轴组件用于**的速度控制和分度。

摆动式分配臂，速度可调&行程位置&可编程抛物线行程。

径向排气室，*大层流在盖的顶部与N2进料一起流动。

半自动晶圆腐蚀清洗机用于清洁和干燥辅助的DI-H2O加热器。

符合FM4910的PVDF工艺室，含PTFE涂层不锈钢表面&独立聚丙烯机柜，不锈钢内部带泄漏的框架和集成二次安全壳侦查 微处理器控制，能够保持三十（30）个食谱在内存中有三十（30）个步骤。